

対象ガス種一覧

設備種	成膜ガス その他のガス	エッチング、クリーニングガス その他のガス
EPI、CVD、その他	モノシラン (SiH ₄) ジシラン (Si ₂ H ₆) ジクロルシラン (SiH ₂ Cl ₂) 三塩化シラン (SiHCl ₃) 四塩化けい素 (SiCl ₄) 四フッ化けい素 (SiF ₄) TEOS、TMS	塩化水素 (HCl) フッ素 (F ₂) 塩素 (Cl ₂) 三ふっ化塩素 (ClF ₃) 四塩化けい素 (SiCl ₄) 四フッ化けい素 (SiF ₄) 三ふっ化窒素 (NF ₃)
太陽電池/その他	アルシン (AsH ₃) 三ふっ化ヒ素 (AsF ₃) 三塩化ヒ素 (AsCl ₃) ホスフィン (PH ₃) 三ふっ化りん (PF ₃) 三塩化りん (PCl ₃) ジボラン (B ₂ H ₆)	六ふっ化硫黄 (SF ₆)
その他気相製造プロセス装置	三ふっ化ほう素 (BF ₃) 三塩化ほう素 (BCl ₃) 六ふっ化硫黄 (SF ₆) 六ふっ化タングステン (WF ₆) 六ふっ化モリブデン (MoF ₆) 四塩化ゲルマニウム (GeCl ₄) 四塩化すず (SnCl ₄) 五塩化アンチモン (SbCl ₅) 六塩化タングステン (WCl ₆) 五塩化モリブデン (MoCl ₅)	

* 各ガス種により除害効率に違いがあります、詳しくはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせ下さい。